⑩ 日本国特許庁(JP)

印特許出願公告

网网公告 昭和63年(1988) 7月22日

報(B2) 許公 ⑫特

12763 - 37142

@Int_Cl.4 C 08 J 7/04 B 32 B G 02 B В 27/18 1/04 識別記号

庁内整理番号

K-7446-4F Z-6762-4F 7915-2H 8106-2H

発明の数 1 (全6頁)

透明被覆層を有する成形体 ❷発明の名称

> 昭60-9247 ②特 至

63公 開 昭60-221702

昭54(1979)11月14日 ②出 顖

❷昭60(1985)11月6日

窗特 頣 昭54-146485の分割

谷 ⑫発 明者

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

郎 治 ⑦発 明 者 実 生

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

東レ株式会社 ⑪出 願 人

佳 章 松 井 官 審査

特開 昭54-87736(JP, A)

特開 昭54-87735 (JP, A) 特開 昭53-130732(JP, A)

米国特許2601123 (US, A)

1

の特許請求の範囲

90参考文献

1 透明被覆層を有する成形体において、透明な 層は平均粒子径が1~300mμのAl、Ti、Zr、 Sn、Sbから選ばれる1種以上の金属酸化物から なる微粒子状無機物を5~80重量%含有すること を特徴とする透明被覆層を有する成形体。

2 成形体の透明度が下記式によつて求められる 曇価で80%以下であることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の透明被覆層を有する成形体。 曇価 (%)=(拡散光線透過率/全光線透過率) $\times 100$

- 3 透明な層が、有機ケイ素重合体を含むことを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の透明被覆 層を有する成形体。
- 合物を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の透明被覆層を有する成形体。
- 5 成形体の基材が、透明ガラスまたは透明プラ スチックであることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の透明被覆層を有する成形体。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、高い屈折率を有する透明被覆層を有

する成形体に関する。

さらには、低い光線反射率と高い光線透過率と を有する表面硬度の高い成形体の製造に適した透 明被覆層を有する成形体に関する。すなわちガラ スやプラスチツク等の成形体の表層部に好適な透 明な被覆層を有する成形体に関する。

[従来の技術]

各種透明材料の光線反射率の低下ひいては光線 透過率の向上は、光線の有効利用、反射像による 10 映像の不鮮明化の解消など、きわめて重要な問題 であり、これまで多くの方法が提案されている。

その概要は基材と屈折率の異なる、主として無 機物からなる光学的薄層を基材の表面に形成する ことにより、光線反射率の低下および光線透過率 4 透明な層が、架橋構造を有する有機高分子化 15 の向上を実現しようとするものである。この際効 果を大にするために異なる屈折率の薄い層の多層 コートを行なつたり、それぞれの薄層の厚みを、 相当する光線の波長レベルに合せてコントロール したり、連続的に屈折率の異なるいわゆる不均質 20 膜を形成したりすることが行なわれている。

これらのうちで基材表面に単層の反射防止薄膜 を形成する場合を例にとると、基材表面に設ける 反射防止薄膜はなるべく屈折率の小さい無機質成

(2)

特公 昭 63-37142

分 (例えば、フツ化マグネシウムなど) からな り、かつ反射防止薄膜の光学的厚さを対象となる 光線の波長の1/4に調整することが望ましいとい われている。

このような光学的薄膜は、その形成プロセスに 5 よつて適用する基材については制限をうける。

これまで反射防止薄膜生成が最も広く適用され たのは透明材料のうちでも主としてガラス基材で ある。この場合しばしば用いられる該基材表面へ 用するには極めて制限が多い。

上記技術について例示すると真空蒸着法、さら には付着性を向上するためのスパッタリング法、 イオンビーム法などが用いられる。しかしながら これらの技術では近年透明材料のうちでもとくに 15 とする。 眼鏡レンズ分野で仲長してきたプラスチツク材 料、あるいは反射防止層を形成することが有利な プラスチックフィルムやプラスチックシートには 適用が困難である。特に耐すり傷性を改良するた 適用するにあたつては多くの問題が存在する。

すなわち、プラスチック材料は一般に耐熱性が 不充分であるため上記のコーテイングプロセスに 耐えず、場合によつてはプラスチック材料(基 ることがある。また付着性も一般に不良である。 これは主としてプラスチック材料(基材)とその 表面にコーティングされる無機質との膨脹係数の 違いによるもので、加熱時もしくは加湿時の付着 性の低下が著しく極端な場合には無機物層に亀 30 内のものが主として用いられる。 裂、クラックなどを生ずることがある。

さらに重大な問題点は、かかる無機物層のコー ティングのために生ずるプラスチツク材料(基 材)の耐衝撃性および可撓性の著しい低下であ によるノッチ効果に基因すると考えられる。

すなわちこのことは、ガラス材料に対するブラ スチツク材料の優位性が損われることを示すもの であり、重要な問題である。

また、従来、高屈折率を有する矯正レンズ等に 40 おいて、干渉縞による外観不良を有するといつた 問題点があつた。

特開昭54-87735号公報、特開昭54-87736号公 報、特開昭53-130732号公報では、シリカコロイ

ドからなる被覆層を形成する技術が開示されてい るが、屈折率に関しては、記載されていなかつ た。さらに、米国特許第2601123号明細書におい ても、無機粒子のみを被覆する技術が記載されて いるが、屈折率に関しての記載はないといつた状 態であつた。

[発明が解決しようする問題点]

本発明者らはこれらの問題点を解決して、高い 屈折率と高い表面硬度とを有する透明被覆層を有 の無機物薄層コーテイング技術は、他の技術に適 10 する成形体を開発すべく鋭意検討した結果本発明 に到達した。

> すなわち本発明は、干渉縞による外観不良を有 するといつた問題点のない、高い屈折率を有する 透明被覆層を有する成形体を提供することを目的

(問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明は次の構成か らなる。

「透明被覆層を有する成形体において、透明な めに高硬度被覆材料を有するプラスチツク材料に 20 層は平均粒子径が 1~300 m μ の Al、 Ti、 Zr、 Sn、Sbから選ばれる1種以上の金属酸化物から なる微粒子状無機物を5~80重量%含有すること を特徴とする透明被覆層を有する成形体。」

本発明に用いられる微粒子状無機物とは、平均 材) が分解、溶融、熱的変形、光学歪などを生ず 25 粒子径が約1~300m μ、好ましくは約5~200m μのものである。

> 粒子径のあまり小さいものは作成が困難であ り、コストが高くて実用的でなく、またあまり大 きなものは一般に透明感が低下するので上記範囲

これらの微粒子状無機物としては、酸化アルミ ニウム、酸化チタニウム、酸化ジルコニウム、酸 化スズ、酸化アンチモンの微粒子状物から選ばれ る1種以上が用いられる。透明性と表面硬度に優 る。これは主として表層の無機物のクラック発生 35 れ、さらに高い屈折率を与えるという点で特に好 ましい。すなわち屈折率が高いと、高い屈折率を 有する矯正レンズ等においてはコーテイング被覆 層に干渉縞による外観不良を発生させないからで ある。

> また、これらの微粒子状無機物は単独のみなら ず2種以上の併用も可能である。さらには前記の 酸化物にはケイ素などを含む混合酸化物であつて もよい。

微粒子状無機物は透明基材の少なくともその表

(3)

特公 昭 63-37142

層部に含有せしめられていることが必要である。 基材の表層に硬度を与えて、耐摩耗性、耐すり傷 性を向上することが前提となるからである。

表層部に無機物を含有せしめる手段としては、 均一に分散させたり、表層部分だけに分散させる 方法などがある。さらに他の手段としては、透明 な被覆材料中に無機物を分散させ、これを透明材 料表面に塗布するという方法がある。

各種方法、例えば

- (a) 微粒子状無機物と他の基材(透明材料)とを 加熱または室温下で溶剤その他の成分の存在あ るいは非存在下で混ねりする方法。
- と基質になる物質(以下ビヒクル成分という) とを混合した後、前記揮発性分散媒を蒸発させ る方法。
- (c) 微粒子状無機物をモノマー成分に分散させた 後重合する方法などが用いられる。

上記のうちで被覆材料に関して本発明を適用す る場合は、(b)項の方法が好ましい。この場合揮発 性分散媒の蒸発によつて生成する塗膜が硬化する こともある。

水、炭化水素、塩素化炭化水素、エステル類、ケ トン類、アルコール類、有機カルボン酸類などを 挙げることができる。

またこれらは単独のみならず2種以上の混合物 として用いることも可能である。

本発明の微粒子状無機物が透明材料に含有され る量は、少なくとも1μ以下の表層部分に、5~ 80重量%、好ましくは10~70重量%である。 5% 未満では添加の効果が小さく、また80%を越える 量ではクラツクの発生、透明性の低下などの欠陥 35 を生ずる。

無機物を透明材料中に分散させる方法として、 上述のように直接基材(透明材料)中に分散させ る方法、または被覆材中に分散させこれを透明材 のいずれによるかは特に重要ではないが、コーテ イング法によつた場合は次の利点を有する。

すなわち該基材に該当する微粒子状無機物を容 易に分散することができない場合、もしくは分散

できても該基材の性状に著しい変化を生ずる場合 には、コーテイング法が該基材の性状に大きな変 化を生ずることがない。

前記の微粒子状無機物の分散にあたり、その分 基材となる透明材料中にその成型工程で無機物を 5 散前の形態としては、微細粉末状のものを使用す ることも出来るが、本発明の目的を達成するため には液状の分散媒中にコロイド状に分散されてい るものがとくに有効である。

本発明の微粒子状無機物を分散させている基質 上記の微粒子状無機物の分散に関しては公知の 10 すなわちビヒクル成分は、とくに制限はないが、 得られた微粒子状無機物を含有する透明被覆層の 表面を更に活性化ガスで処理することによつて、 反射防止薄膜を設けることを考慮すると、活性化 ガス処理によつて部分的もしくはその全部が揮 (b) 揮発性分散媒中で分散体(微粒子状無機物) 15 散、消滅することにより、前記無機物の微和空孔 含有表面を形成するものであることが好ましい。 通常は有機化合物および/または有機ケイ素化合 物などの有機基を有する各種の元素を含有する化 合物を使用することができ、とくにこれらの高分 20 子化合物が有用である。これらの例としてはエポ キシ樹脂、アクリル酸エステルおよび/またはメ タクリル酸エステルの共重合体(この中には他の ビニルモノマとの共重合体も含む)、ポリアミド、 ポリエステル(いわゆるアルキド樹脂、不飽和ポ 抑発性分散媒として用いられるものは、例えば 25 リエステル樹脂を含む)、各種アミノ樹脂(メラ ミン樹脂、尿素樹脂などを含む)、ウレタン樹脂、 ポリカーポネート、ポリ酢酸ピニル、ポリピニル アルコール、スチレン樹脂、透明塩化ピニル樹 脂、ケイ素系樹脂、繊維素系樹脂およびジエチレ 30 ングリコールビスアリルカーポネート重合体 (CR-39) を挙げることができる。

さらにこれらの樹脂は併用も可能であり、また 適当な硬化剤を併用することにより得られるこれ らの硬化物も使用することができる。

上記ビヒクル成分には、さらに可塑剤、各種硬 化剤、硬化触媒などの他、表面調整剤、紫外線吸 収剤、酸化防止剤などの各種添加剤を含ませるこ とができる。

本発明の透明被覆層を有する成形体は、下式に 料に塗布する方法(以下コーティング法という) 40 よつて求められる公価(パーセント)が80パーセ ント以下のものであることが好ましい。

> 曇価 (%)=(拡散光線透過率/全光線透過率) $\times 100$

とくにプラスチツク物品の表面硬度向上のため

(4)

特公 昭 63-37142

の被覆剤として用いられるケイ素系高分子化合物 ないしはこれを含む高分子化合物との並存は、表 面硬度の向上を与えるものとして効果的に使用す ることができる。

色のものでも染顔料等で着色されたものであつて もよい。

ケイ素系高分子被覆層を与える方法は種々提案 されているが、下記の一般式を有する化合物群お えらばれた化合物を硬化させて得られたものを用 いる方法が特に有効である。

すなわち、一般式

$R^1aR^2bSi(OR^2)_{4-(a+b)}$

Cioのアルキル、アリール、ハロゲン化アルキル、 ハロゲン化アリール、アルケニル、またはエポキ シ基、(メタ) アクリルオキシ基、メルカプト基、 もしくはシアノ基を有する有機量でSi-C結合に Ci~Caのアルキル基、アルコキシアルキル基ま たはアシル基であり、aおよびbは0、1、また は2であり、a+bが1または2である。

これらの化合物の例としては、メチルトリメト トリメトキシエトキシシラン、メチルトリアセト キシシララン、メチルトリプロポキシシラン、メ チルトリプトキシシラン、エチルトリメトキシシ ラン、エチルトリエトキシシラン、ピニルトリメ トキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、ピニ 30 ルトリアセトキシシラン、ピニルトリメトキシエ トキシシラン、フエニルトリメトキシシラン、フ エニルトリエトキシシラン、フエニルトリアセト キシシラン、 アークロロプロピルトリメトキシシ γ-クロロプロピルトリプロポキシシラン、3, 3. 3ートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、 γ - グリシドキシプロピルトリエトキシシラ トリメトキシシラン、β-(3, 4-エポキシシ クロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、βー (3. 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリ エトキシシラン、アーメタクリルオキシブロビル

トリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリメ トキシシラン、アーアミノプロピルトリエトキシ シラン、アーメルカプトプロピルトリメトキシシ ラン、Υーメルカプトプロピルトリエトキシシラ また本発明の透明被覆層を有する成形体は、 ${\rm M}_{\rm S}$ ン、 ${\rm N}-{\rm B}$ (アミノエチル)ー ${\rm Y}-{\rm Y}$ ミノプロビル トリメトキシシラン、βーシアノエチルトリエト キシシランなどトリアルコキシまたはトリアシル オキシシラン類およびジメチルジメトキシシラ ン、フエニルメチルジメトキシシラン、ジメチル よび/またはこれらの加水分解物からなる群から 10 ジエトキシシラン、フエニルメチルジエトキシシ ラン、アーグリシドキシプロピルメチルジメトキ シシラン、グリシドキシプロピルメチルジエトキ シシラン、アーグリシドキシプロピルフエニルジ メトキシシラン、アーグリシドキシプロピルフエ からなる化合物であつて、ここでR¹、R²はC₁~ 15 ニルジエトキシシラン、γークロロプロビルメチ ルジメトキシシラン、アークロロプロピルメチル ジエトキシシラン、ジメチルジアセトキシシラ ン、Y-メタクリルオキシプロピルメチルジメト キシシラン、アーメタクリルオキシプロピルメチ よりケイ素と結合されているものであり、R³は 20 ルジエトキシシラン、7 -メルカプトプロビルメ チルジメトキシシラン、Υーメルカプトプロピル メチルジェトキシシラン、アーアミノプロピルメ チルジメトキシシラン、Y-アミノプロピルメチ ルジエトキシシラン、メチルピニルジメトキシシ キシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチル 25 ラン、メチルピニルジエトキシシランなどジアル コキシシランまたはジアシルオキシシラン類がそ の例である。

> これらの有機ケイ素化合物は単独または2種以 上組合せることも可能である。

さらに単独では用いられないが上記のシラン化 合物と併用できるものとして各種のテトラアルコ キシシラン類もしくはその加水分解物がある。

テトラアルコキシシラン類の例としてはメチル シリケート、エチルシリケート、nープロピルシ ラン、γークロロプロピルトリエトキシシラン、35 リケート、イソプロピルシリケート、nープチル シリケート、secーブチルシリケートおよびt‐ ブチルシリケートなどがある。

またこれらの有機ケイ素化合物は触媒が存在し なくても硬化が可能であるが、さらに硬化を促進 ン、 γ -(β - \mathcal{J} リシドキシエトキシ) プロピル 40 するために各種の硬化触媒を用いることが可能で ある。たとえばルイス酸、ルイス塩基を含む各種 酸もしくは塩基、たとえば有機カルポン酸、クロ ム酸、次亜塩素酸、ホウ酸、臭素酸、亜セレン 酸、チオ硫酸、オルトケイ酸、チオシアン酸、亚

(5)

特公 昭 63-37142

硝酸、アルミン酸、炭酸の金属塩とくにアルカリ 金属塩またはアンモニウム塩、さらにアルミニウ ム、ジルコニウム、チタニウムのアルコキシドま たはこれらの錯化合物などが使用できる。当然の ことながらこれと他の有機物質との併用が可能で 5 あり、これらの中にはエポキシ樹脂、アクリル系 共重合体とくに水酸基を有するもの、例えば、ポ リピニルアルコールなどが有用である。

さらにコーティング材として用いる場合にはコ ーテイング作業を容易にするためのまたは保存状 10 態を良好に保つための溶剤類および各種添加剤の 使用が可能である。

基材としては何でも良いのであるが、透明性の 観点からは、ガラス、透明プラスチツク材料がと くに有効な結果を与える。上配のプラスチツク材 15 料としてはポリメチルメタクリレートおよびその 共重合体、ポリカーボネート、ジエチレングリコ ールピスアリルカーボネートポリマ(CR-39)、 ポリエステルとくにポリエチレンテレフタレー ト、および不飽和ポリエステル、エポキシ樹脂な 20 どが好ましい。塗布方法、乾燥および/または硬 化方法は通常コーテイング分野で行なわれている ものを適宜選択して行なう。

本発明においては、上記のようにして得られた 微粒子状無機物を含有する透明被覆層の表面を、25 前述したように更に活性化ガスによつて処理し、 反射防止薄層を設けてもよい。さらには微粒子状 無機物を含有する透明被覆層の上に無機物からな る単層または多層の反射防止膜を真空蒸着やスパ ツタリング方法で設けてもよい。

(実施例)

実施例1~4、比較例1

(1) シラン加水分解物の調製

回転子を備えた反応容器中にアーグリシドキ み、液温を10℃に保ち、マグネチツクスターラ ーで攪拌しながら、0.01規定塩酸水溶液48.6 8 を徐々に滴下する。滴下終了後は冷却を中止す ることによりシラン加水分解物を得た。

(2) 塗料の調製

前記シラン加水分解物200 g に表 1 に示す各 種金属酸化物ゾルを添加し、さらに添加溶剤と してエチレンクロルヒドリンを100 8 加えた。 なお、金属酸化物の添加量はシラン加水分解物 10

の固形分100重量部に対する固形分重量である。 また、比較例として金属酸化物を添加しない ものについても同様に行なつた。

実施例1のみはさらに溶媒としてジメチルホ ルムアミドを100 8 添加して塗料とした。

(3) 塗布および評価

前項塗料を用いて、カセイソーダ水溶液に浸 漬後、洗浄したジエチレングリコールピスアリ ルカーポネート重合体レンズ(直径75㎜、厚み 2.1mm、CR-39プラノレンズ)に流し塗り法で 塗布した。塗布したレンズは120℃の熱風乾燥 機で4時間加熱キユアした。塗装されたレンズ は以下に述べる方法で評価した。

(4) 硬度

#0000のスチールウールで塗面をこすり傷の つき具合を判定する。判定基準は、

A ……まつたく傷がつかない。

B……わずかに傷あとが認められる。

C……通常の有機プラスチックと同程度の全面 すり傷あとがつく。

D……通常の有機プラスチックよりも敬しくす り傷が認められる。

第 表

実施例番号	添加微粒 機物	立子状無	硬度	全光線 透過率
	種類	添加量		(%)
1	TiO ₂	64,6	A	88,53
2	ZrO ₂	42.8	В	91.43
3	A 1 2 O3	54.8	À	91.62
4	ZrSi0₄	58.4	В	91.67
比較例1	_	_	Đ	92, 45

なお上記各実施例のコーテイング層の無機微粒 シプロピルトリメトキシシラン212.4gを仕込 35 子の粒子径は下記のとおりであつた。またコーテ イング層の無機微粒子の存在量は第1表中の添加 虽と同じであつた。

平均粒子径 (mμ)

	実施例1	50
40	実施例 2	7
	実施例3	21
	実施例 4	10

実施例 5

実施例2における無機微粒子をSb₂O₅ゾル(添

30

(6)

特公 昭 63-37142

С

11

加量100重量部)に変え、添加溶剤としてメタノ ールを使用し、硬化剤としてアルミニウムアセチ ルアセトナートを10重量部加える以外はすべて同 様に行なつた。

得られたレンズは硬度がA、曇価は0.2%、全 5 光線透過率は89.72%であつた。

また得られたレンズ表面の被覆層のSb₂O₅の平 均粒子径は55muであつた。

実施例 6

実施例 5 において、Sb₂O₅ゾルの添加量を変 10 え、レンズのコーテイング層に存在させる無機粒 子量を第2表のとおり変化させ、レンズ基材をポ リカーポネートに変えた以外は同様にして実験し た。結果を第2表に示す。

を黒くした状態で蛍光燈の光をレンズ表面で反射 させた時に、光の干渉による虹模様の発生を肉眼 で観察し、判定を次のようにして行つたものであ る。

A;虹模様が認められない。

B;かすかに虹模様が認められる。

C;はつきりと虹模様が認められる。

また総合判定としては、実用上の有用性から以 下のとおりで判定した。

B;実用可能レベルのもの。

C;実用性無し。

HIZEA	塗膜中における Sb ₂ O ₅ 存在量 (%)	評価結果			
実験 番号		硬度	外観	干涉稿	総合 判定
1	3	A	良好	С	С
2	8	A	良好	В	В
3	30	A	良好	A	A

結 果 塗膜中にお 評 価 る Sb20s 干涉 硬度 外観 判定 50 A 良好 A A 68 A 良好 A 5 Α

12

注) 第2表中実験番号6ではコーテイング層 にクラツクが発生して好ましいものは得 られなかつた。

C

85

悪い

比較例 2

6

実施例 6 において、実験番号 4 のSb₂O₅ゾルを すべてコロイダルシリカ(粒径約22mμのSiO₂を なお第2表における干渉縞発生の有無は、背景 15 約34%含有するPH3.1の水性コロイド状シリカ) に代える以外はすべて同様に行なつた。得られた レンズは硬度A、外観良好であつたが、干渉縞発 生がC以下と著るしい虹模様が認められた。従つ て、総合的に判定するとCであり、レンズとして 20 は実用性のないものであつた。

〔発明の効果〕

本発明の透明被覆層を有する成形体は硬度が高 く透明性が良好なうえ、コーテイング層の干渉縞 の欠点がなく、極めて高品位な成形物とすること A;実用上何等の問題がなく、高品位のレベルの 25 ができる。そして反射防止効果に優れ、レンズ等 に適用すると、目の疲れがなく着用感に優れたも のとすることができる。

35

30